(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-210504 (P2001-210504A)

(43)公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		;	テーマコード(参考)
H01F	1/053		C 2 2 C 3	8/00	303D	4 K 0 2 2
C 2 2 C	38/00	303	C 2 3 C 1	8/31	Α	4K024
C 2 3 C	18/31	·	H01F 4	1/02	G	5 E 0 4 0
H01F	41/02		C 2 5 D	7/00	К	5 E 0 6 2
// C25D	7/00		H01F	1/04	Н	
			審查請求	未請求	請求項の数1 〇	L (全 4 頁)
(21)出願番号		特顧2000-15369(P2000-15369)	(71)出願人)83 属株式会社	
(22)出顧日		平成12年1月25日(2000.1.25)	(72)発明者	谷口) 埼玉県創	港区芝浦一丁目 2 番 文丈 熊谷市三ヶ尻5200番 性材料研究所内	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 R-T-B系永久磁石

(57)【要約】

【課題】 めっきしたR-T-B系永久磁石におけるめっきに含有される水素量を100ppm以下に低減することにより、耐食性に優れるとともに磁気特性の耐熱性を向上したR-T-B系永久磁石を提供する。

【解決手段】 R_2 T_{14} B型金属間化合物(RはYを含む希土類元素の1 種または2 種以上であり、Tは F e または F e と C o である)を主相とする R - T - A 系永久磁石体表面にめっきを被覆してなる R - A

【特許請求の範囲】

前記めっきの水素含有量を100ppm以下にしたことを特徴とするR-T-B系永久磁石。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は回転機(モータ、発電機)、アクチュエータ、スピーカまたはポンプ等に用いられる、めっきを被覆してなるR-T-B系永久磁石に関するものである。

[0002]

【従来の技術】希土類永久磁石のうち、R2 T14 B型 金属間化合物を主相とするRIT-B系系焼結磁石(R はYを含む希土類元素の1種または2種以上であり、T はFeまたはFeとCoである)は高い磁気特性を有し ており、フェライト磁石に次いでコストパフォーマンス 20 に優れることから、近年製造量が大きく伸びている。し かしながら、その主要成分として希土類元素および鉄を 多量に含有するために腐食しやすいという欠点を有して おり、耐食性を向上するための種々の表面処理が施され て実用に供されている。表面処理膜として、樹脂コーテ ィング、クロメート膜あるいはめっきなどが採用されて いるが、特にNiめっきに代表される金属皮膜をめっき する方法が耐食性および耐磨耗性等に優れており多用さ れている。めっきを被覆したR-T-B系永久磁石は各 種磁石応用製品に組み込まれて使用されるが、近年耐熱 30 仕様のニーズが増大してきている。めっきを被覆した従 来のR-T-B系永久磁石は磁気特性の耐熱性が悪いと いう問題を有する。すなわち、従来のめっきしたR-T -B系永久磁石が未めっきのものに比べて加熱時の総磁 束量の減少率が顕著に大きくなるという問題がある。例 えば、後述するように、縦5mm×横3mm×厚み0.7m m程度の長方形板状のR-Fe-B系永久磁石体にNi めっきを被覆したもの (パーミアンス係数Pc = 0.42) を作製後、続いて大気中の70℃で所定時間保持後室温ま で戻す加熱試験を行った場合、総磁束量の減少率は10% に達するほど大きい。このように、めっきした従来のR -T-B系永久磁石の加熱時の磁気特性の顕著な劣化は 深刻な問題であった。

【0003】次に、めっきについて説明する。金属皮膜をめっきする方法は大きく電気めっきと無電解めっきとに分けられる。電気めっきでは、めっきしようとする金属イオンを含む電解液中で、被めっき体を陰極とし、電着させようとする金属と同じ金属かまたは不溶性の金属を関係して、声流電解を行えば、陰極で電差された。

属を電着させることができる。つまり、陰極ではM[®] +ne →Mの反応が起こる。このとき、通常の電気めっきでは 2H +2e→H₂ の反応が同時に起こり、水素が発生する。次に無電解めっきについて説明する。無電解めっきで一般に用いられているのは化学還元法という方法である。この原理は、還元剤となる薬品を用いて、金属塩溶液から化学的に金属イオンを析出させることにある。例えばホルマリンを還元剤として用いた無電解銅めっきの場合、めっき液中では、Cu^{2**} +HCHC0+30H →HCO0+2H20+C u の反応が起こり、被めっき体にCuが析出する。また、このときHCH0+0H →HCO0+H₂ の反応が同時に起こり水素が発生する。本発明者の詳細な調査により、前記めっき時に発生した水素は大気中にも放出されるが、かなりの水素がめっき膜中にも取り込まれることがわかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明者はめっきを被 覆したR-T-B系永久磁石が大きく熱減磁する原因を 鋭意調査した。その結果、R-T-B系永久磁石の熱減 磁がめっき中の含有水素量に依存して大きく変化するこ とを発見した。詳細なメカニズムは明らかになっていな いが、従来のRITIB系永久磁石ではめっき中に水素 が100ppm超含まれており、ために自動車の回転機等の如 くの髙温度環境に保持された状態ではめっき部分が加熱 されて水素ガスが顕著に発生し、この顕著に発生した水 素に関係してRーT-B系永久磁石体の熱減磁が大きく なる問題を発生することがわかってきた。したがって、 本発明の課題は、めっきしたRIT-B系永久磁石にお けるめっきに含有される水素量を100ppm以下に低減する ことにより、耐食性に優れるとともに磁気特性の耐熱性 を向上したR --- T - B系永久磁石を提供することであ る。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、めっきを被覆したR-T-B系永久磁石の磁気特性の耐熱性が大きく劣化する原因を鋭意研究した。その結果、めっきに含まれる水素が加熱時に放出され、その放出された水素がR-T-B系永久磁石体に吸収されることと、その磁気特性の耐熱性の劣化との間に相関があることを発見した。上記課題を解決した本発明は、 R_2 T_{14} B型金属間化合物(RはYを含む希土類元素の1種または2種以上であり、TはFeまたはFeとCoである)を主相とするR-T-系永久磁石体表面にめっきを被覆してなり、かつ前記めっきの水素含有量を100ppm以下に低減したR-T-B系永久磁石である。

行ってもよい。また、無電解めっきを行う場合は活性化 処理を行ってもよい。めっきする金属(合金)およびめ っきの条件は限定されるものではないが、実用上、N i, Ni-P, Cu, Zn, Cr, Snのいずれかの単 層皮膜あるいはこれらの2種以上の多層皮膜からなる、 電気および/または無電解めっきが好ましい。さらに必 要に応じて、前記めっき層の上に電着による樹脂塗装ま たはクロメート処理(+アルカリ処理)を施してもよ く、さらに向上した耐食性および良好な接着性を実現で きる。例えば水素含有量が100ppm以下の電気Niめっき を被覆する好適な条件は、電圧が0.5~5 V および陰極電 流密度が0.01~1.0A/dm⁴であり、より好ましくは電圧が 1~3 V および陰極電流密度が0.05~0.5A/dm²である。N iめっきの処理時間は30~240分間が実用的であるが、 所望のNiめっき厚みに応じて適宜延長するのがよい。 5 V超および1.0A/dm2 超で Ni めっきを行うと、陰極電 流効率が下がり、Niの電着に使われない電荷は水素と して放出されて、最終的にNiめっきに取り込まれる水 素量が100ppm超となり磁気特性の耐熱性を大きく劣化さ せる。前記Niめっき条件を下回るとNiめっきの電着 20 効率が顕著に低下するとともに電着したNiめっきが剥 離する問題を発生する。前記電気Niめっき条件によれ ば、通常平均膜厚で3~50μmのNiめっきを被覆でき る。また、めっき液中にサッカリン、ブチンジオールま たはチオ尿素などの光沢剤、や界面活性剤を所定量添加 してもよい。特に、界面活性剤の1種であるラウリル硫 酸ナトリウムをめっき液中に0.1~0.5g/dm゜(g/リット n) 含有することが好ましい。ラウリル硫酸ナトリウム のめっき液中の含有量が0.1g/dm3 未満では添加効果が 認められず、0.5g/dm3 超ではめっきのつきまわり性が 30 顕著に低下する。本発明者の詳細な検討により、ラウリ ル硫酸ナトリウムを所定量含むめっき液の表面張力が顕 著に低下することとめっき膜中へ取り込まれる水素量の 低減効果との間に相関があることがわかった。

【0007】R2T14 B型金属間化合物を主相とするR-T-B系希土類焼結磁石体を用いて本発明のR-T-B系永久磁石を構成する場合、主要成分のRとBとTとの合計を100重量%として、R:27~34%、B:0.5~2%、残部Tとすることが好ましい。以下、単に%と記しているのは重量%を示す。さらに、前記R-T-B系 40希土類焼結磁石体の総重量を100%として、不可避不純物成分として0.6%以下の酸素、0.2%以下の炭素、0.08%以下の窒素、0.02%以下の水素、0.2%以下のCaの含有が許容される。Rとして(Nd, Dy)またはDyまたはPrまたは(Dy, Pr)または(Nd, Dy、Pr)が実用上選択される。R量は27~34%が好ましい。R量が27%未満では保磁力iHcが大きく低下し、34%を超えると残留磁束密度Brが大きく低下する。B量は05-29%が存まれる。B量は

はBrが大きく低下する。磁気特性を改善するために、N b, Al, Co, Ga, Cuの1種または2種以上を適 量含有することが好ましい。Nbの含有量は0.1~2%と される。Nbの添加により焼結過程でNbのほう化物が 生成し、結晶粒の異常粒成長を抑制する。Nb含有量が 0.1%未満では添加効果が認められず、2%超ではNbの ほう化物の生成量が多くなりBrが大きく低下する。 A 1 の含有量は0.02~2%とされる。A 1 含有量が0.02%未 満では添加効果が認められず、2%超ではBrが急激に低 下する。С o 含有量は0.3~5%とされる。С o 含有量が 0.3%未満ではキュリー点、Niめっきとの密着性の向 上効果が実用上得られず、5%超ではBr、iHcが低下す る。Ga含有量は0.01~0.5%とされる。Ga含有量が 0.01%未満ではiHcの向上効果が認められず、0.5%超で はBrの低下が顕著になる。Cu含有量は0.01~1%とさ れる。Cuの微量添加はiHcおよび耐食性の向上をもた らすが、Си含有量が1%を超えると添加効果は飽和 し、0.01%未満では添加効果が認められない。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、実施例により本発明を詳細 に説明するが、それら実施例により本発明が限定される ものではない。

(実施例1)30%Nd-68.9%Fe-1.1%B の主要成 分組成を有する焼結磁石体を、縦5mm×横3mm×厚み 0.7mmの長方形板状に加工した。次に、この加工した 磁石体を硝酸2vo1.%の酸性水溶液中に2分間浸漬後水洗 した。続いて、水洗した磁石体の所定量をバレルに投入 後、電流密度: 0.1A/dm²、電圧: 3Vで120分間Niめっ きを行った。めっき浴の組成は硫酸ニッケル:240g/dm (g/リットル)、塩化ニッケル:40g/dm³ (g/リット ル)、ホウ酸:30g/dm³(g/リットル) であり、浴温は5 O℃とした。Niめっき後、水洗および乾燥を行い、平 均膜厚10μmのNiめっきを被覆した本発明のR-T-B系永久磁石を得た。次に、前記永久磁石のNi めっき 膜を剥ぎ取り、付着している磁石体部分を削り落とし た。続いて、このNiめっき膜中に含まれる水素量をガ スクロマトグラフィー法により測定した。結果を表1に 示す。次に、前記本発明の永久磁石(Pc=0.42)を30 個準備した。次に、室温において、各々を総磁束量が飽 和する条件で着磁後、総磁束量Φ1を測定した。続い て、大気中、70℃の恒温槽内に入炉して1時間保持後10 個を取り出し、室温に戻した。また、残りの20個のうち 10個は24時間保持後に取り出し、室温に戻した。また、 残りの10個は48時間保持後に取り出し、室温に戻した。 そして、それら30個の各々の総磁束量Φ2を室温におい て測定後、下記式により総磁束量の減少率を求めた。結 果を表1に示す。なお、表1の結果はそれぞれ10個の平 均値である。

松猷市島の湖小坂二(ホ1―ホゥ)(ホ1~100(0/)

Φ2:加熱試験後の室温における総磁束量

【 O O O 9 】 (実施例 2) めっき浴の組成を硫酸ニッケル: 240 g /dm³ (g /Jットル)、塩化ニッケル: 40 g /dm³ (g /Jットル)、ラウリル硫酸ナトリウム: 0.3 g /dm³ (g /Jットル)、ラウリル硫酸ナトリウム: 0.3 g /dm³ (g /Jットル) とした以外は実施例 1 と同様にして R ー T ー B 系永久磁石を作製した。以降は実施例 1 と同様の評価を行った。結果を表1 に示す。

5

(比較例 1) N i めっきの条件を電流密度:2 A/dm^2 、

電圧:7Vで30分間とした以外は実施例1と同様にして *10

*比較例のR-T-B系永久磁石を作製した。以降は実施例1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。

(比較例2) 実施例1で作製した、30%Nd-68.9%Fe-1.1%B の主要成分組成を有する焼結磁石体を縦5mm×横3mm×厚み0.7mmの長方形板状に加工した磁石体のままの状態で実施例1と同様の加熱試験を行い、総磁束量の減少率を求めた。結果を表1に示す。

[0010]

【表1】

	Niめっき膜の	総磁束	■の減少3	5 (%)
	含有水素量(ppm)	〕時間 保持後	24 時間 保持後	48 時間 保持後
実施例1	24	0	0, 2	0. 6
実施例2	13	. 0	0. 1	0. 4
比較例1	124	0. 9	4. 3	10.3
比較例 2	_	0	0. 2	0. 5

【0011】表1の実施例1、2と比較例1との比較から、Niめっきの含有水素量が100ppm以下のときに総磁束量の減少率が非常に小さくなることがわかる。また、表1の実施例1、2と比較例2との比較から、Niめっきの含有水素量を100ppm以下とした実施例1、2のものがNiめっきを被覆しない比較例2のものと同等の低い総磁束量の減少率を有することがわかる。また、上記加熱試験後の実施例1、2のものは良好な外観を呈しており、比較例1のものと同等以上の耐食性を有することがわかった。実施例1、2のR-T-B系永久磁石の如く、電気Niめっき時に発生する水素量を低減してめっき膜中に取り込まれる水素含有量を100ppm以下、より好ましくは50ppm以下にするために、電気めっき時の電流効率を97%以上、より好ましくは98%以上にした条件を採用することが望ましい。

【0012】上記実施例では、単層の電気Niめっきを被覆した場合を記載したが、本発明はこれに限定されず、例えば電気めっきおよび/または無電解めっきによ※

% るN i / N i / N i 3 層めっきを被覆した場合を包含する。また、例えば電気めっきおよび/または無電解めっ20 きによるN i / C u / N i 3 層めっきを被覆した場合を包含する。

【0013】本発明はR-T-B系焼結磁石に限定されず、 R_2 T_{14} B型金属間化合物を主相とし、かつ平均結晶粒径が $0.01\sim0.5\,\mu$ mであるR-T-B系温間加工磁石体にめっきを被覆したものを包含する。あるいは R_2 T_{14} B型金属間化合物を主相とする主要成分組成に調整して溶製した鋳造合金に熱間加工を施して異方性を付与したR-T-B系永久磁石体にめっきを施したものを包含する。

[0014]

【発明の効果】以上記述の通り、本発明によれば、耐食性に優れるとともに加熱時の磁気特性の劣化が非常に少ないめっきしたR-T-B系永久磁石を提供することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4KO22 AAO2 AA44 BAO7 BAO8 BA14

BA16 BA21 BA25 BA31 BA32

CA15 DA01

4K024 AA02 AA03 AA05 AA07 AA09

AA14 ABO1 ABO3 AB17 BAO1

BB14 BC07 GA04

5E040 AA04 AA19 BC01 CA01 HB14

NNO1 NNO5

5E062 CD04 CG07

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-226125

(43)公開日 平成5年(1993)9月3日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 1 F	1/053				
C 2 1 D	6/00	В	9269-4K		
C 2 3 C	18/32				
C 2 5 D	3/12				
			7371-5E	H 0 1 F	1/ 04 H
				審査請求 未請求	: 請求項の数1(全 6 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		特顯平4-61449		(71)出願人	000001199
					株式会社神戸製鋼所
(22)出願日		平成4年(1992)2)	月14日		兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号
				(72)発明者	中山 武典
					神戸市西区糀台 2 -26-2-901
				(72)発明者	佐藤 文博
					神戸市西区美賀多台1-4-1
				(72)発明者	花木 敦司
1					神戸市東灘区北青木2-10-6
				(74)代理人	弁理士 植木 久一

(54) 【発明の名称 】 高耐食性希土類磁石の製造方法

(57)【要約】

【構成】 NiまたはNi合金めっきを施したRE-B-Fe系焼結希土類磁石またはRE-TM-B系熱間加工希土類磁石(REは希土類元素の1種以上、TMは遷移元素の1種以上を表わす)を、600℃以上800℃未満の温度において真空加熱する。

【効果】 NiまたはNi合金めっきを施した希土類磁石を真空加熱することにより、磁石及びめっき層への水素の吸蔵及び磁石の水素脆化を防止して、高耐食性及び高レベルの磁気特性を長期間にわたって維持し得るようになった。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電解もしくは無電解NiまたはNi合金めっきを施したRE-B-Fe系焼結希土類磁石またはRE-TM-B系熱間加工希土類磁石(REは希土類元素の1種以上、TMは遷移元素の1種以上をそれぞれ表わす)を、600℃以上800℃未満の温度において真空加熱することを特徴とする高耐食性希土類磁石の製造方法。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は耐食性に優れた希土類磁石を簡単な工程で生産性よく製造する方法に関し、詳細には電解もしくは無電解NiまたはNi合金めっきを施した希土類磁石を真空加熱することにより、耐食性を高めて優れた磁気特性を長期間維持できるようにした高耐食性希土類磁石の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】磁石合金は、大型コンピューターの周辺 M-E 機器から一般家庭用の各種電気製品等の電気もしくは電 満の温子部品用材料として幅広く利用されているが、特に近年 20 ある。におけるコンピューターや電気製品の小型化、高性能化 の要求に伴って、磁石合金に対する磁気特性や耐食性等 の要求性能はますます高度のものになっている。 M-E 満の温

【0003】こうした中にあってRE-B-Fe系焼結 希土類磁石及びRE-TM-B系熱間加工希土類磁石

(REは希土類元素の1種以上、TMは遷移元素の1種 以上をそれぞれ表わす:以下同じ)は磁気特性に優れた ものであると期待されている。ところがこの希土類磁石 は、非常に活性の高い希土類元素を含有するばかりでな く、REリッチ相とFeリッチ相が混在する合金である ため、両相間の電位差による局部電池の影響も加わって 非常にさびやすい。従って実用化に当たっては防錆のた めの表面処理が不可欠となり、たとえばNiやZnなど の金属、或いはそれらの合金をめっきする方法;りん酸 塩処理やクロメート処理等の化成処理を施す方法;浸漬 法やスプレー法等によりエポキシ系樹脂やアクリル系樹 脂等の樹脂コーティングを施す方法等が提案されてい る。これらの中でもとくに汎用されているのは、複雑な 設備を要することなく比較的安価に実施することのでき るNiめっきあるいはNi-P等のNi合金めっき法で 40 ある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながらNi等の金属もしくは合金をめっきする方法では、必ずしも満足のいくめっき密着性および耐食性は得られない。その理由の1つは次の様に考えることができる。即ち、これらの希土類磁石は水素吸蔵性が高く、水素吸蔵によって脆化する性質があるので、NiまたはNi合金めっき法を採用すると、発土物磁石中によっき時に発生する水素が

を起こして耐食性を維持できなくなるものと考えられる。こうした問題を回避するため、蒸着めっき等の気相めっき法も提案されているが、この方法ではめっき層のピンホール欠陥が耐食性向上の大きな障害となる。

【0005】また浸漬法やスプレー法等によって樹脂コーティングを施す方法でも、十分な密着性と耐食性は得られ難く、しかも磁石表面に均一な樹脂コーティング被膜を形成することは困難であって、特に磁石のエッジ部は耐食性不足となり易く、この部分を起点として腐食が10 進行する。本発明は上記の様な状況に着目してなされたものであって、その目的は、水素吸蔵等の問題を生じることなく、優れた磁気特性を長期的に維持し得る様な高耐食性希土類磁石を提供しようとするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決することのできた本発明の構成は、Ni またはNi 合金めっきを施したRE-B-Fe 系焼結希土類磁石またはRE-TM-B系熱間加工希土類磁石を600℃以上800℃未満の温度にて真空加熱するところに要旨を有するものである

[0007]

【作用】本発明に係る高耐食性希土類磁石の製造方法は、NiまたはNi合金めっきを施したRE-B-Fe系焼結希土類磁石またはRE-TM-B系熱間加工希土類磁石を、600℃以上800℃未満の温度において真空加熱するものである。

【0008】即ち、めっき処理後に真空加熱を施すことにより、めっき工程で基材の磁石中に、またはめっき層中に吸蔵された水素を追い出し、例えば永年の使用の途中でメッキ層中の水素が磁石中に拡散するのを防ぎ、磁石界面の水素脆化を防ぐものである。これによってNiまたはNi合金めっきによる耐食性を更に高めると共に、希土類磁石の高磁気特性を維持することができる。まず希土類磁石の表面に施されるNiまたはNi合金めっきとしては、後に真空加熱するので相当量の水素発生を伴う電解めっきであっても採用できるが、もちろん無電解めっきの採用を排除するものではない。

【0009】ここで採用される電解めっき法としては特に限定されるものではないが、例えば市販のワット浴もしくはその改良品である種々のNiめっき浴、あるいはNi-P, Ni-B等の合金めっき浴を用いて行うことができる。めっき浴のpHや電流密度等のめっき条件は、めっき効率や目標めっき厚さ等に応じて適宜選択すればよい。また無電解めっき法を採用する場合についても、通常の無電解めっき浴、あるいはNi-P, Ni-B, Ni-W-P等の無電解Ni合金めっき浴を使用すればよい。

【0010】該NiまたはNi合金めっき層の好ましい 「ロマルち………」 5 ……でまり 薄瓜ギス担合けピンナ が得られ難くなる。また厚過ぎる場合には、耐食性はそれ以上改善されず不経済であるばかりでなく、めっき応力の増大によってめっき密着性が悪くなる恐れがでてくる。

【0011】上記の如く電解もしくは無電解NiまたはNi合金を施した希土類磁石に真空加熱を施すことによって、めっき工程で基材の磁石中またはめっき層中に吸蔵された水素を追い出すことができる。このため、例えば永年の使用の途中でめっき層の水素が磁石中に拡散することを抑制し、めっき界面での水素脆化やそれに伴うめっき割れやめっき剥離を防いで優れた耐食性を維持することができる。また磁石の磁気特性の劣化を抑制することができ、高磁気特性を維持することができる。

【0012】真空加熱方法としては、特に限定されるものではなく、一般に金属の焼鈍に使用される真空焼鈍炉における加熱でよい。またその真空排気能力は、上記NiまたはNi合金表面の酸化を抑制できる程度の能力があればよい。

【0013】真空加熱の温度は600℃以上800℃未 満の範囲にする必要がある。600℃未満では磁石及び 20 下、 めっき層中の水素を十分に追い出すことができず、また 800℃以上では希土類磁石の溶体化が急速に進み、組 織が変化するため磁気特性を劣化させてしまい適切では 移元 ない。加熱時間は、真空加熱の温度、真空度等の諸条件 に伴い適宜決定すればよいが、好ましくは20分以上加 熱することが水素の追い出しを十分にする上で望まし い。また、真空加熱処理後、上記めっきの表面に更にク れる ロメート処理等の化成処理や有機コーティング処理等を たしてさらに耐食性を高めることも勿論可能である。 Tb

【0014】次に本発明で使用されるRE-B-Fe系焼結希土類磁石及びRE-TM-B系熱間加工希土類磁石について説明する。まずRE-B-Fe系焼結希土類磁石は、希土類元素の少なくとも1種とB及びFeを必須元素として含むものであり、REで示される希土類元素としては、Pr, Nd, La, Ce, Tb, Dy, Ho, Er, Eu, Sm, Gd, Pm, Tm, Yb, Lu, Yなどを挙げることができ、これらは単独で使用してもよく或は必要により2種以上を併用することもできる。上記希土類元素の中でも特に好ましいのはPrENdである。

【0015】これらRE-B-Fe系焼結希土類磁石中に占めるREの好ましい含有量(以下、特記しない限り原子%を意味する)は8~30%であり、8%未満では十分な保磁力が得られにくく、30%を超えると残留磁東密度が不足気味となる。またBの好ましい含有率は2~28%であり、2%未満では十分な保磁力が得られ難く、一方28%を超えると残留磁東密度が不十分となる。Feは40~90%の範囲が好ましく、40%未満では研究磁車密度が不足気味となり、一方00%を超さると呼吸磁車密度が不足気味となり、一方00%を超さ

【0016】尚上記RE-B-Fe系焼結希土類磁石においては、Feの一部をCoやNiで置換することもできる。しかしCoの置換量が多くなり過ぎると高保磁力が得られにくくなるので、Feに対する置換量は50%以下に抑えるべきであり、またNi置換量が多くなり過ぎると残留磁束密度が低下する傾向があるので、Feに対する置換量は8%以下とすべきである。更にこの磁石には、他の元素として以下に示す様な元素の1種以上をFeに置換して含有させることによって保磁力を更に高めることが可能である(但し、2種以上を併用する場合の許容含有量は、各添加元素のうち最大値を示すものの含有量を上限とする)。

【0017】A1:9.5%以下、 Ti:4.5%以下、 V:9.5%以下、Cr:8.5%以下、 Mn:8.0%以下、 Bi:5.0%以下、Nb:9.5%以下、 Ta:9.5%以下、 Mo:9.5%以下、W: 9.5%以下、 Sb:2.5%以下、 Ge:7.0%以下、Sn:3.5%以下、 Zr:5.5%以下、 Ni:9.0%以下、Si:9.0%以下、 Zn:1.1%以下、 Hf:5.5%以下。

【0018】次にRE-TM-B系熱間加工希土類磁石は、Yを含む希土類元素(RE)の少なくとも1種と遷移元素(TM)およびBを必須元素として含むものであり、REとしては前記RE-B-Fe系焼結希土類磁石の構成元素として挙げたものが再び例示されるが、これらのうち最も高い磁気的性質はPrを用いたときに得られ易い。従って実質的にはPrのみ、もしくはREのうち50%以上がPrであるものが好ましい。またDyやTb等の重希土類元素を少量併用することは、保磁力の向上に有効である。

【0019】該RE-TM-B系熱間加工希土類磁石全量中に占めるREの好ましい含有量は、8~25%、より好ましくは10~20%、更に好ましくは12~18%の範囲である。REとTMおよびBを基本成分とする磁石の主相はRE2TMルB(たとえばPr2FeルB)であるが、REが不足すると上記の主相が形成されず、α鉄と同一構造の立方晶組織となるため良好な磁気的特性(特に保磁率)が得られ難く、他方、REが多過ぎると非磁性のREリッチ相が多くなって残留磁束密段が低下傾向を示す様になる。

【0021】TMは40~90%、より好ましくは65~90%が適当であり、TM量が不足すると残留磁束密度が低くなり、また多過ぎると保磁力が不十分となる。

る。Coは磁石のキュリー点を上げるのに有効であり、基本的には主相のFeサイトを置換してRE2ConBを形成するが、この化合物は結晶異方性磁界が小さく、Coの代替量が多くなるにつれて磁石全体としての保磁力が低下するので、Feの50%以下、より好ましくは20%以下に抑えるのがよい。またNiの代替量が多くなると残留磁束密度が低下する傾向があるので、Feの8%程度以下に抑えることが望まれる。

【0022】RE-TM-B系熱間加工希土類磁石の基本的構成元素は上記の通りであるが、必要により更に他の元素としてAg, Au, Al, Cu, Ga, Sn, Pt, Zn等の1種以上を含有させることにより保磁力を更に高めることができ、その効果は0.2%以上の添加で有効に発揮される。しかし多過ぎると非磁性の粒界相が増加して磁気特性の低下を招くので2%以下に抑えるべきである。

【0023】上記元素の中でも特にAg, Au, Al, Cu, Pt, Sn, Znは結晶組織を微細化し、後述するような異方性付与のための熱間加工に伴う表面劣化層の生成を抑制する作用があり、例えば3mm程度の薄肉形 20状のものであっても優れた磁気特性を持った磁石を与えるという効果を発揮する。

【0024】かくして得られるRE-TM-B系合金を、好ましくは800℃以上の温度で熱間加工して配向させると、異方性の永久磁石が得られる。尚、このRE-TM-B系熱間加工希土類磁石は、耐食性や磁気特性において前述のRE-B-Fe系焼結希土類磁石よりも優れた効果を有しているので特に好ましい。

【0025】本発明では、上記のようなNiまたはNi 合金めっきを施したRE-B-Fe系焼結希土類磁石ま たはRE-TM-B系熱間加工希土類磁石を、600℃ 以上800℃未満の温度において真空加熱することによ り、高耐食性の永久磁石を簡単な工程で得ることができ る。以下実施例により本発明を更に詳説するが、下記実 施例は本発明を制限するものではなく、前・後記の趣旨 の範囲内で変更実施することは全て本発明の技術的範囲 に包含される。

[0026]

【実施例】

実施例1

6

【0027】この成形体を、Ar雰囲気中1000℃で 1時間焼結した後放冷し、その後Ar雰囲気中600℃で 2時間時効処理することにより希土類磁石を得た。得られた磁石より20mm $\times 30$ mm $\times 3$ mmサイズの試験片を切り出し、表面研磨(No.150)及びアセトン脱脂後、表1に示すNi めっき及び真空加熱を実施した。また電解めっきは従来法に準拠し、ワット浴を用いて電流密度 $8A/dm^2$ でNi めっきを行なった(めっき厚さ: 13μ m)。無電解めっきは市販の無電解Ni-Pめっき浴(奥野製薬製「トップニコロン」)を用いて行った(めっき厚さ: 12.5μ m)。

【0028】上記めっき処理の後夫々着磁処理を行ない、下記の初期磁気特性を有する供試材を得た。 残留磁束密度(Br)=12.5KG 保磁力(iHc)=12.0KOe エネルギー積(BH) sat = 35.0MGOe 得られた各供試材について下記の方法で耐食性試験を行 30 なった。

(耐食性試験)供試材を125℃×85%RHの恒温恒 湿雰囲気に50時間放置した後、外観(目視観察)、および磁気特性を調べた。結果を表1に一括して示す。

[0029]

【表1】

		NiまたはNi合金 めっき処理	真空加熱条件	耐食性試 験後の外	耐食物	生試験後の研	磁気特性
		のうらが注		観観察	Br(KG)	iHc(KOe)	(BH)max (MGOe)
	1	電解Niめっき	600℃×0.4h	0	12.5	12.0	35.0
実	2	電解Niめっき	650℃×1h	0	12.5	12.0	35. 0
施	3	電解Niめっき	720℃×0.35h	0	12.5	12.0	35.0
例	4	無電解Ni合金めっき	780℃×0.35h	0	12.5	12.0	35.0
	5	無電解Ni合金めっき	620℃×0.8h	0	12.5	12.0	35.0
LL	1	電解Niめっき	580℃×1h	0	12.0	11.8	29.0
比較	2	無電解Ni合金めっき	550℃×2h	0	12.2	12.0	31.0
例	3	電解Niめっき	810℃×0.4h	0	12.2	11.9	31.0

外観評価基準

〇:変化無し、×:赤錆発生

【0030】表1からも明らかであるように、本発明の 規定要件を満たす実施例1~5では耐食性試験後の外観 変化及び磁気特性の低下は全く見られないのに対し、比 較例1~3では外観変化こそ見られないものの、磁気特 性が著しく低下している。

【0031】実施例2

純度99.9%の電解鉄と純度99.9%のフェロボロ ンおよび純度99%以上のPrを原料とし、これらを配 30 試験を行なった。結果を表3に示す。 合した後高周波溶解し、更に水冷銅鋳型を用いて表 2 に 示す組成の鋳塊を得た。この鋳塊を切断して鉄製カプセ ルに封入し、950℃にて全圧下率76%の熱間圧延を*

* 行なった後、1000℃×6時間および480℃×2時 間の条件で熱処理することにより、表2に示す磁気特性 の希土類磁石を得た。この磁石より20mm×30mm ×3mmの試験片を切り出し、表面研磨(No. 15 0) およびアセトン脱脂の後、実施例1と同様にして表 3に示す様にNiまたはNi合金めっき及び真空加熱を 施し、以下実施例1と同様にして着磁処理および耐食性

[0032]

【表2】

5-40-det = 1 -	4H -11	•	磁気特性	
試料No.	組 成 (原子%)	Br (KG)	iHc (KOe)	(BH) max (MGOe)
A	Pr9%-Nd6%-Fe79%-B5%-Ag1%	13.2	16	41
В	Pr15%-Fe73%-Co5%-B5%-Au2%	12.7	16	38
С	Pr8%-Nd7%-Fe78%-B5%-Pt2%	12.7	19	37
D	Pr8%-Nd7%-Fe79.5%-B5%-Sn0.5%	13.4	16	43

Ð

	() () ()	NiまたはNi合金 めっき処理	真空加熱条件	耐食性試験後の外部の外に	耐食性	耐食性試験後の磁気特性	然気特性	
No.	No.			机鬼祭	Br (KG)	iHc (KOe)	(BH) max (MGOe)	9
	1 (A)	電解Niめっき	600℃×0.4h	0	12.5	12.0	35.0	
胀	2 (A)	無電解Ni合金めっき	720℃×0.35h	0	12.5	12.0	35.0	
爼	3 (B)	電解Niめっき	780℃×0.4h	0	12.5	12.0	35.0	
例	4 (C)	無電解Ni合金めっき	615℃×0.5h	0.	12.5	12.0	35.0	I
	5 (D)	電解Niめっき	790℃×0.35h	0	12.5	12.0	35.0	
	(<u>n</u>)	無電解Ni合金めっき	650°C×1.5h	0	12.5	12.0	35.0	I
+	1	電解Niめっき	580℃×1h	0	12.0	11.8	29.0	·
は数値	2	無電解Ni合金めっき	550℃×2h	0	12.2	12.0	31.0	1
<u> </u>	3	電解Niめっき	810℃×0.4h	0	12.2	11.9	31.0	10

〇: 蛟化無し、×: 赤鶴発生

【0034】表3から明らかなように、本発明の規定要 件を満たす実施例1~6では耐食性試験後の外観劣化お よび磁気特性の低下は全く認められないのに対し、真空 加熱条件が本発明の規定要件を満たさない比較例1~3 では、磁気特性の低下が著しい。

[0035]

*【発明の効果】本発明は以上のように構成されており、 Ni またはNi 合金めっきを施した希土類磁石を600 ℃以上800℃未満の温度にて真空加熱することによっ て耐食性を著しく高めることができ、優れた磁気特性を 長時間維持する高耐食性の希土類磁石を提供し得ること

*40 になった。

フロントページの続き

(51) Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

B 7371--5E

FΙ

技術表示箇所